BEST AVAII ARI E COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-121925

(43)Date of publication of application: 18.05.1993

(51)Int.CI.

H01Q 13/08 G01S 5/14 H01P

(21)Application number: 03-307021

(71)Applicant: TOKO INC

(22)Date of filing:

25.10.1991

(72)Inventor: YABE TAKAKIYO

ABE MASAAKI TODA TAKAFUMI

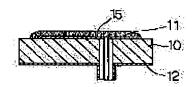
TAKANO KATSUYOSHI

(54) RESONANCE FREQUENCY ADJUSTMENT METHOD FOR MICROSTRIP ANTENNA

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the method in which the resonance frequency adjustment in both directions is attained by easily adjusting the resonance frequency without remodeling an electrode.

CONSTITUTION: A dielectric film 15 is formed on a surface of a radiation electrode 11 and the resonance frequency is adjusted by increasing the effective dielectric constant of a dielectric base 10 or decreasing the effective dielectric constant thereof through the elimination of the dielectric film 15 thereby increasing or decreasing the resonance frequency. When the effective dielectric constant is increased, the resonance frequency is decreased and when the effective dielectric constant is deceased conversely, the resonance frequency is increased.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.Cl.5

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平5-121925

技術表示箇所

最終頁に続く

(43)公開日 平成5年(1993)5月18日

(,		
H 0 1 Q 13/08	8940-5 J	
G01S 5/14	4240-5 J	
H01P 7/08		
H 0 1 Q 9/04	7046—5 J	
		審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)
(21)出願番号	特顯平3-307021	(71)出願人 000003089
		東光株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)10月25日	東京都大田区東雪谷2丁目1番17号
		(72)発明者 矢部 貴潔
		埼玉県比企郡玉川村大字玉川字日野原828
		番地 東光株式会社玉川工場内
		(72)発明者 阿部 昌昭
		埼玉県比企郡玉川村大字玉川字日野原828
	•	番地 東光株式会社玉川工場内
		(72)発明者 戸田 崇文
		埼玉県比企郡玉川村大字玉川字日野原828
		番地 東光株式会社玉川工場内
•		(74)代理人 弁理士 大田 優

FΙ

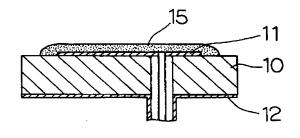
(54) 【発明の名称】 マイクロストリップアンテナの共振周波数調整方法

識別記号

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 電極に手を加えずに、共振周波数の調整を容易に行うことができ、両方向への共振周波数調整が可能な方法を提供する。

【構成】 放射電極11の表面に誘電体膜15を形成し、誘電体基板10の実効誘電率を上げるか、あるいは、その誘電体膜15を除去して実効誘電率を下げることによって、共振周波数を上下させて調整を行う。実効誘電率が上がると共振周波数は下がり、逆に実効誘電率が下がると共振周波数は上がる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 誘電体基板の表面に波長の2分の1の寸 法の放射電極を、裏面に接地電極を具えたマイクロスト リップアンテナの共振周波数調整方法において、放射電 極を覆う誘電体材料を付加することによって誘電体基板 の誘電率に対する実効誘電率を上げ、これによって共振 周波数を下げることを特徴とするマイクロストリップア ンテナの共振周波数調整方法。

【請求項2】 誘電体基板の表面に波長の2分の1の寸 法の放射電極を、裏面に接地電極を具えたマイクロスト 10 いる。 リップアンテナの共振周波数調整方法において、放射電 極を覆う誘電体材料をあらかじめ付加しておき、その誘 電体材料の少なくとも一部を除去することによって誘電 体基板の誘電率に対する実効誘電率を下げ、これによっ て共振周波数を上げることを特徴とするマイクロストリ ップアンテナの共振周波数調整方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ナビゲーションシステ ム等に用いられるマイクロストリップアンテナにかかる *20* もので、特に、その共振周波数の調整方法に関するもの である。

[0002]

$$L = \frac{C}{2 f_0 \sqrt{\epsilon_{off}}}$$

$$\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2\sqrt{1 + 10 \, h / w}} \qquad \textcircled{2}$$

[0006]

【発明が解決しようとする課題】実際にマイクロストリ ップアンテナを製造するにあたっては、周波数調整が必 要となり、一般には電極を削ることによって合わせ込む 作業が行われる。しかし、周波数の微調整が難しく、工 数の増加の大きな要因となっている。

【0007】本発明は、マイクロストリップアンテナの 共振周波数の調整を容易に行うことができるようにする とともに、周波数の上昇、低下のいずれの方向にも可能 な調整方法を提供するものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、誘電体を放射 電極表面に付加すること、およびこれを除去することに よって、上記の課題を解決するものである。

【0009】すなわち、誘電体基板の表面に波長の2分 の1の寸法の放射電極を、裏面に接地電極を具えたマイ クロストリップアンテナの共振周波数調整方法におい て、放射電極表面に誘電体材料を付加することによって 誘電体基板の誘電率に対する実効誘電率を上げ、これに よって共振周波数を下げることに特徴を有するものであ 50 体粉末を分散させた誘電体膜15が塗布形成されている。

*【従来の技術】GPSナビゲーションシステムなどにお いて、衛星からの信号を受信する小型アンテナが必要と なり、その一種としてマイクロストリップアンテナの利 用が考えられている。

【0003】このマイクロストリップアンテナは、誘電 体の基板の表面に受信する波長の2分の1の寸法の放射 電極が具えられ、裏面には全面に接地電極が形成され る。放射電極には角形、円形のものがあり、その形状を 工夫することによって受信周波数の広帯域化が図られて

【0004】図6は、そのような従来のマイクロストリ ップアンテナの構造の一例を示す正面断面図である。誘 電体基板60の表面に放射電極61が形成され、裏面には接 地電極62が形成されている。放射電極の50オーム点から 導体が貫通穴を通して、同軸線路によって引き出されて いる。角形の電極による場合その寸法しは数1の①式で 決定され、また、それを決定する実効誘電率 ε ε ι ι は② 式で決定される。ここで、6 は共振周波数、ε αは誘電 体基板の誘電率、Cは光速を表し、またhは誘電体基板 の厚み、wは電極の幅を示している。

(I)

[0005] 【数1】

【0010】また、誘電体基板の表面に波長の2分の1 の寸法の放射電極を、裏面に接地電極を具えたマイクロ ストリップアンテナの共振周波数調整方法において、放 射電極表面にあらかじめ誘電体材料を付加しておき、そ の誘電体材料の少なくとも一部を除去することによって 誘電体基板の誘電率に対する実効誘電率を下げ、これに よって共振周波数を上げることに特徴を有するものであ る。

[0011] 40

> 【作用】誘電体の付加または除去によって、誘電体基板 の実効誘電率 (上記の ε ε ι ι) を変化させ、電極に手を 加えることなく、共振周波数を両方向に調整するもので ある。

[0012]

【実施例】図1は、本発明の実施例を示す正面断面図で ある。誘電体基板10の表面に放射電板11を形成し、裏面 には接地電極12を形成したものである。放射電極11の表 面にはエポキシ系樹脂などのレジンまたはレジンに誘電

【0013】誘電体膜15の付加によって、誘電体基板10 の実効誘電率が上がると、前記の①の式より、同じ寸法 の電極による共振周波数は低下する。したがって、放射 電極の寸法をあらかじめ共振周波数より高めに設定して おき、誘電体膜15の付加量を制御することによって、共 振周波数を合わせ込むことができる。

【0014】図3は、36㎜角、厚さ6㎜の誘電体基板表 面に約20mm角の放射電極を覆うように約28mm角のエポキ シ系レジストをを塗布したときの周波数の変化を示した ものである。塗布前には1585MHz であった共振周波数 10 Hz程度の調整ができれば十分に実用化できる。 が、 300 μm 塗布したとき、約10MHz 周波数が下がり (①)、GPSに用いる際の周波数1575MHzに合わせる ことができた。

【0015】また、誘電体粉末を混入したレジンを同様 に塗布した場合、約30MHz 共振周波数を下げることがで きた(2)。

【0016】誘電体膜の材料としては、上記のレジンあ るいはこれに誘電体粉末を分散させたもののほか、ガラ スあるいは誘電体ペースト等を用いることができる。こ れらを塗布し、焼付等によって硬化させて、安定した共 振周波数を得ることができる。

【0017】図2は、本発明の他の実施例を示す正面断 面図である。誘電体基板20に放射電極21と接地電極22を 形成したのは前記と同様であるが、放射電極21の表面に あらかじめ誘電体膜25を形成しておき、これを削る例を 示したものである。誘電体膜25は上記の例と同様な材料 で図2の破線24で示したように塗布しておき、その後こ れを削って厚みを薄くしたものである。

【0018】誘電体膜25の除去によって、誘電体基板20 の実効誘電率が下がると、前記の①の式より、同じ寸法 30 の電極による共振周波数は上昇する。したがって、誘電 体膜の量をあらかじめ共振周波数より低めに設定するよ うに塗布しておき、誘電体膜25の削除量を制御すること によって、共振周波数を合わせ込むことができる。

【0019】図4は、誘電体粉末を混入したレジンをあ

らかじめ 300 μ m 塗布しておき、平面研削盤で50 μ m ず つ段階的に削ったときの周波数の変化を示したものであ る。当初、1557MH2 であった共振周波数が徐々に上が り、 150 μm 削ったときに約10MHz共振周波数が上昇 し、ほぼ目標値に一致させることができた。

【0020】上記のように、本発明によれば±3MHz程度 の調整が可能となる。例えばGPSのC/Aコードは1 575.42±1MHzの信号であるが、このアンテナの帯域はV SWR= 1.5で、およそ10MHz の幅を有しており、±3M

【0021】なお、誘電体の付加による効果は、放射電 極端面からの電磁界の漏れに対するものであるので、図 5に示したように、放射電極51の周囲を覆うように誘電 体55を形成しても、同様な効果がある。

[0022]

【発明の効果】本発明によれば、電極に手を加えること なく、共振周波数の調整を容易に行うことができる。し かも、電極を削ることもないので、微調整、再調整も容 易となり、工数の低減だけでなく、歩留りの向上も可能 となる。

【0023】また、上げる方向と下げる方向の両方に調 整が可能となり、素子の特性のばらつきに対応すること も容易となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例を示す正面断面図

【図2】 本発明の他の実施例を示す正面断面図

【図3】 本発明による共振周波数の変化の説明図

【図4】 本発明による共振周波数の変化の説明図

【図5】 本発明の他の実施例を示す平面図

従来例を示す正面断面図 [図6]

【符号の説明】

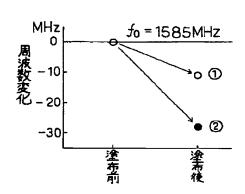
10、20、50:誘電体基板

11、21、51:放射電極

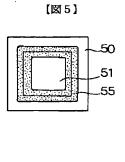
12, 22, :接地電極

15、25、55: 誘電体膜

[図1] 【図2】 【図6】



【図3】



【手続補正書】

【提出日】平成4年6月12日

【手続補正1】

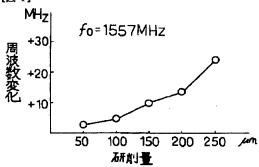
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図4

【補正方法】変更

【補正内容】

【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 高野 勝好

埼玉県比企郡玉川村大字玉川字日野原828

番地 東光株式会社玉川工場内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
FADED TEXT OR DRAWING		
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
GRAY SCALE DOCUMENTS		
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.